ENT ABSTRACTS OF JAPA

(11)Publication number:

02-083404

(43)Date of publication of application: 23.03.1990

(51)Int.CI.

G01B 11/30

(21)Application number: 63-236879

(71)Applicant: ANRITSU CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: **OGAWA HIROSHI**

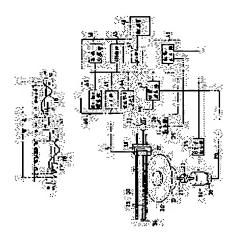
NAWATA YASUSHI

(54) FLATNESS MEASURING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To measure the whole surface shape of an object to be measured by a method wherein the object to be measured is rotated while a displacement meter is moved in the radius direction of the object to be measured to measure the displacement on the whole surface of the object to be measured and the surface shape of the object to be measured is calculated from each obtained displacement.

CONSTITUTION: An object 20 to be measured is rotated and a displacement meter 27 is moved in the radius direction of the object 20 to be measured to measure displacement and reference lines L1, L2... connecting the displacements of both ends of a measuring region among respective displacements obtained by this measurement are formed, and the warpage and deflection of the object 20 to be measured are calculated from the deviation of the reference lines L1, L2... and the displacement value. By this method, the whole surface shape of the object 20 to be measured can be calculated by one measurement. From the measured results, the shape of the object 20 to be measured can be visually grasped on a two-dimensional picture, for example, as warpage, deflection and undulation and the flatness of the object 20 to be measured can be calculated from the warpage of the like. The whole surface shape of the object 20 to be measured can be measured within a short time.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平2-83404

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)3月23日

G 01 B 11/30

101 A

8304-2F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全1頁)

図発明の名称

平坦度測定方法

河

②特 顧 昭63-236879

突出 願 昭63(1988) 9月21日

小 憧

東京都港区南麻布5丁目10番27号 アンリツ株式会社内

⑫発 明 者 縄 田 保 志 の出 顔 人 アンリツ株式会社 東京都港区南麻布5丁目10番27号 アンリッ株式会社内

東京都港区南麻布5丁目10番27号

個代 理 人 弁理士 鈴江 武彦

外2名

1. 発明の名称

平坦度测定方法

2. 特許請求の範囲

被測定体を回転させるとともに変位計を前記被 湖定体の半径方向に移動させて前記被測定体全面 における変位を測定し、この測定により得られた 各変位から前記被測定体の表面の平坦度を求める ことを特徴とする平坦度測定方法。

3. 発明の詳細な説明

〔座衆上の利用分野〕

本発明は、例えば光ディスクや磁気ディスク、 半導体ウェハの表面形状を測定する平坦度測定方 法に関する。

〔従来の技術〕

第11図は表面形状測定装置の構成図である。同 図において1は光ディスク等の被測定体であって、 この被測定体1は、回転軸2が設けられた支持体 3によって支持されている。この回転軸2にはモ ータ4の回転輪が連結されている。又、回転輪2

には位置検出マークラ、6が付された位置検出板 7が設けられ、さらにこの位置検出板7に対して 各位置検出センサ8、9が設けられている。そし て、これら位置検出センサ8、9の出力はそれぞ れチャンネル切換器10を通して測定問期ゲート 関閉器11に送られている。

一方、被測定体1の上方には変位測定センサ 12が配置され、この変位別定センサ12はエア ースライダ13によって矢印(イ)及び(ロ)方 向に移動するようになっている。なお、14はモ ータである。そして、変位制定センサ12の出力 は調定問期ゲート開閉器11を通して形状創定器 15へ送られるようになっている。なお、16は 記録計である。

従って、このような構成であれば、モータ4が 回転すると、被測定体1及び位置検出板7は同期 して回転する。この状態に各位置検出センサB、 9 は位置検出マーク5、6を検出してその検出信 号を出力する。これら校出信号はチャンネル切換 器10で切換られて測定同期ゲート開閉器11に

送られる。これにより、加定同期ゲート開閉器 1 1 には被測定板 1 の直径方向の測定指示信号が断疑的に発生する。一方、変位測定をレサ1 2 に 表って被測定体 1 の直径体 1 の直径を 出力する。そして、この測定信号を出力する。そしての測定信号に 別に送られる。しかるに、別定同期ゲート 関閉器 1 1 に送られる。しかるに、別定同期ゲート 関閉器 1 1 に は 別定 指示信号に は で ゲート が 開くの で 、 形 状 測定器 1 5 に は 被 別 で 体 1 の 直径方向の 変位が 連続的 に 得られる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、以上の装置では被割定体1の直径方向の割定指示信号を発生させているため、得られる形状は被制定体1における1箇所の半径方向となっている。従って、被測定体1の1半径方向の形状しか測定することができず、被測定体1の全体の形状を測定することはできない。このため、被測定体1全体の表面形状を測定することは困難である。

そこで本発明は、被測定体全体の表面形状を測

定できる平坦度別定方法を提供することを目的と する。

〔課題を解決するための手段と作用〕

本発明は、被測定体を回転させるとともに変位 計を被測定体の半径方向に移動させて被測定体金 面における変位を測定し、この測定により得られ た各変位から被測定体の表面形状を求めるように して上記目的を達成しようとする平坦度測定方法

〔実施例〕

以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。

第1図は本方法を適用した平坦度制定装置の操 成図である。同図において20は光ディスクや磁 気ディスク等の被測定体であって、この被測定体 20は、回転軸21が設けられた支持体22によって支持されている。この回転軸21にはカップ リング23を介しても方向モータ24の回転軸が 連結されている。なお、このも方向モータ24は 6モータ駆動部25によって駆動されるものであ

り、又パルスエンコーダ26が取付けられている。 一方、被測定体20の上方には非接触型の変位 計27が移動台28に取付けられている。この変 位計27はレーザ光を放出して被測定体20から の反射レーザ光の受光位置から被測定体20の変 位を別定する機能を有するものである。又、移動 台28は変位計27を被測定体20の半径方向に 移動させるもので、この移動台28は直線形状の 案内レール29、29に援動可能に取り付けられ ているとともに移動用ねじ30が螺合している。 又、移動用ねじ30の一端にはx方向(被測定体 20の直径方向) モーク33が連結されるととも に他端には支持体34が取り付けられて回転自在 に支持されている。なお、x方向モータ33はx モータ駆動部35によって駆動されるようになっ ており、又パルスエンコーダ36が取付けられて いる。

ところで、前記変位計27から出力される測定信号 s 及び各パルスエンコーダ26、36から出力される各回転パルス信号 P a 、 P b はそれぞれ

処理装置40の入力部41、位置検出部42に送 られている。この処理装置40は変位計27から の測定信号sを各種処理して被測定体20の反り や扱れ(トータル・インデケート・リーディング; TIR)等を求めて表面形状を得る機能を有する もので、具体的には次のような構成となっている。 すなわち、主制御部43が備えられ、この主制御 部43に前記入力部41、前記位置検出部42、 変位データメモリ44、反り・扱れ演算部45、 画 保 処 理 装 置 4 6 、 出 力 部 4 7 及 び 駆 助 出 力 部 4.8が接続されたものとなっている。そして、出 力部47には表示装置49が接続されている。か かる構成において位置検出部42は回転パルス信 号Paから被測定体20の回転方向の位置を求め、 かつ回転パルス信号Pbから変位計27のx方向 の位置を求め、これら求められた各位置 (x, θ) から変位計27の測定位置を求める機能を有する ものである。又、主制御部43は処理装置40内 の各部の動作制御を行なう機能を有するもので、 他に次のような機能を有している。すなわち、第

反り・振れ演算部45は、変位データメモリ43に記憶されている被測定体20の各半径方向の変位データのうち測定領域の両端の変位値を結ぶ基準ラインを作成し、この基準ラインと半径方向の各変位値との偏差から被測定体20の反り及び扱れ等を求める機能を有するものである。

画像処理部46は反り・振れ演算部45で求め

された位置(x。 θ)を受けて被測定体20が1 回転する毎に変位計27を矢印(二)方向に所定 距離づつ移動させる。この状態に変位計27はレ ーザ光を送出してその反射レーザ光を受光し固定 信号を出力している。又、主制御郎43のデータ 取込み機能は位置検出部42で検出された被測定 体20の回転角度 8 から所定角度例えば10°毎に 入力部41を聞く。これにより、例えば第3図に 示すように被測定体20における円周ei上の0°, 10° . 20° , 30° …位置の測定信号s1, s2, s3, s4… が入力部41を通して取込まれて変位データ メモリ43に記憶される。なお、これら測定信号 sl, s2, s3, s4…はその測定位置(x, f)と対 応して記憶される。以下、同様に円周e2。e3…上 の所定角度 0 ° , 10° , 20° , 80° … における各 湖定信号が変位データメモリ43に記憶される。

このようにして被測定体 2 0 の全面における変位の検出が終了すると、反り・振れ減算部 4 5 により被測定体 2 0 の反り・振れが求められる。ここで、先ず反りの求め方について第 4 図を参照し

られた反り・扱れを画像データに変換して表示袋 匿49へ送る機能を有するものである。

次に上記の如く構成された装置での裏面形状剤 定の作用について説明する。

主制御部43の移動機能により駆動指令が6モ 一 夕 沤 助 部 2 5 及 び x モ ー 夕 駆 動 部 3 5 へ そ れ ぞ れ送られると、8方向モータ24は所定の回転数 で回転するとともにx方向モータ33が回転する。 これにより、被別定体20は矢印(ハ)方向に回 転するとともに変位計27は矢印(二)方向つま り被測定体20の半径方向に移動する。このとき、 パルスエンコーダ26及びパルスエンコーダ36 はそれぞれモータ24,33の回転に応じた回転 パルス信号Pa、Pbを出力する。これら回転パ ルス信号Pa、Pbは共に位置後出部42へ送ら れ、この位置検出部42は回転パルス信号Paか ら被測定体20の回転角度 8 を検出するとともに 回転パルス信号Pbから変位計27の被測定体 20 の半径方向の位置 x を検出する。しかして、 主制師部43の移動機能は位置検出部42で検出

て説明する。周図においてQ1は第3図に示す回 転角度 0 ・ における被測定体 2 0 の半径方向の変 位値を連続的に表わした変位データであり、又 Q 2 は回転角度180 ° における被測定体20の半 径方向の変位値を連続的に扱わした変位データで ある。このように各変位データを抽出すると、こ れら変位データQ1、Q2に対して測定領域W1, W2を設定する。なお、これら訓定領域W1、 W2は被測定体20、例えば磁気ディスクであれ ばデータを記憶する部分となりその位置は予め知 れている。又、sl、s2は無効領域である。次にこ れら測定領域W1、W2の両端と各変位データ Q 1 、 Q 2 との交点 a1と a2、 a3と a4を結ぶ各基準 ラインし1、L2を求める。次にこれら基準ライ ンL1、L2とこれら基準ラインL1、L2から 見て (+) 側及び (-) 倒となるデータ Q1: Q2の最大値との偏差を求める。つまり基準ライ ンL1と変位データQ1とではcn 及びdn であ り、又基準ラインL2と変位データQ2とでは en及びfnである。そうして、これら偏差cn, d n 及び e n , f n から被測定体 2 0 の半径方向の反り値 I D (1), I D (2)が求められる。すなわち、

ID(1) - I c a I + I d a I ... (1)

ID(2) - | en | + | fn | ... (2)

次に前記交点alとa8とを結ぶ基準ラインしるが求められ、この基準ラインしると基準ラインしるのもで、したので(一)倒となる変位データマ1、マ2の最大値との偏登an, bn が求められる。そうして、これら倡差an, bn から直径方向の反り値ODが求められる。すなわち、

O D = I a n i + I b n i … (3) である。そうして、これら反り値 I D . O D は所 定角度 10°の各半径方向ごとに求められる。

一方、ふれは次のようにして求められる。すなわち、第5図に示すように同一円周例えばel上の変位値が連続的に統み出される。そして、回転角度 0° と 860° との各変位値を結んで基準ライン L 4 と 最も上方に位置する変位値との 個 差 g n を 求 めるとともに基準ライン L 4 と 最も下方に位置する変位値との 個 差

被別定体20の反りが表示される。なお、このと き反り表示とともに反り値ID, OD及び振れ値 TIRの最大値、平均値が表示される。

次にうねり表示は次のようにして行われる。主
制御部43のデータ集計機能は、被測定体20の
各半径方向の変位データQ1、Q2と予め設定された
でこれら変位データQ1、Q2と予め設定された
うなり用设定値例えば「0」との偏差を求める。
その面像データが表示を置48へ送られて
で、この画像データが表示を置48へ送られて
で、この画像データが表示を
に、この画像データが表示を
に、この画像データが表示を
れる。

次に優れ表示は次のようにして行われる。この場合、主制御部43のデータ集計機能は、第7図に示すうねり表示のデータから被測定体20の各円周方向 b1、b2…の各値を抽出する。そして、これら各円周方向 b1、b2…ごとの各値は画像処理部45へ送られて面像データ化される。しかるに、この画像データが表示装置48へ送られて第8図

hnを求める。そして、これら個差gn,hnか ら低れ値TIRを求める。すなわち、

TIR-|gn|-|hn| …(4) である。なお、以上、求められた各反り値ID, OD及び扱れ値TIRは変位データメモリ43に記憶される。

に示すような被測定体20の扱れが表示される。

次に主制御部43のデータ集計機能は統計的な処理を行なって表示を行なう。すなわち、主制御部43のデータ集計機能は、反り・扱れ演算部45で求められた各角度ごとの反り値ID(i).ID(2).OD及び同一円周ごとの扱れ値TIRを統み出して最大値、最小値、平均値等を演算を求めて画像処理部45へ送る。この結果、表示記録がで画像処理部45へ送る。この結果、表示記録は20の各角度ごとの反り値及び振れ値TIRが表示される。

このように上記一実施例においては、被測定体
2 0 を回転させるとともに変位計27を被測定体
2 0 の半径方向に移動させて変位を測定領域の
調定により得られた各変位のうち測定領域の
の変位を結ぶ基準ラインし1、 L 2 … を作成して
のの基準ラインし1、 L 2 … と変位値との
によりるように
したので、1 回の測定で被測定体2 0 の全面に
ける
表面形状を求めることができる。そして、
別

定された結果から被測定体 2 0 の形状が具体的に、例えば反り、振れ及びうねりとして 2 次元函面において良党的に把握できる。しかるに、これら反り等から被測定体 2 0 の平面度を求めることができる。又、短時間で被測定体 2 0 全体の表面形状が測定できる。

なお、本発明は上記一実施例に限定されるものでなくその範囲を逸脱しない範囲で変形してもよい。例えば、被別定体20を回転させるとなもに変位計27を連続的に移動させてスパイラル状に変位別定を行なってもよい。

〔発明の効果〕

以上詳記したように本発明によれば、 被 測定体 全体の表面形状を測定できる平坦度 測定方法を提 供できる。

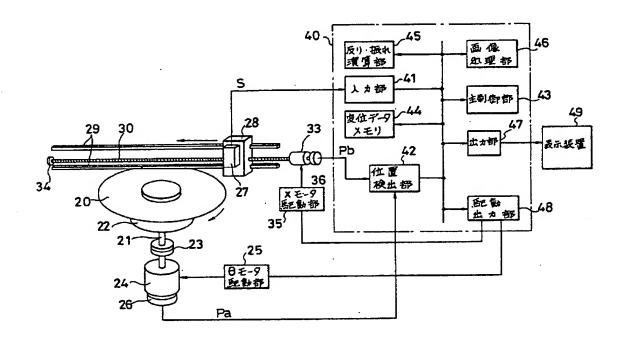
4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第 図は本発明に係わる平坦度測定方法の一実施例を説明するための図であって、第1図は構成図、第2図は主制御部の機能プロック図、第3図は測定箇所を示す模式図、第4図は反

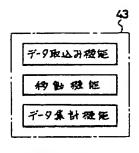
りの求め方を説明するための図、第5図は扱れの 求め方を説明するための図、第6図乃至第8図は 表面形状の表示例を示す図、第9図及び第10図は 統計的な表示例を示す図、第11図は従来技術を示 す構成図である。

20…被別定体、24…モータ、26.36…
パルスエンコーダ、27…変位計、28…移動台、29… 案内ボール、30…移動用ねじ、33… x
方向モーク、40… 処理装置、41…入力部、42…位置検出部、43…変位データメモリ、44…反り・援れ演算部、45… 画像処理部、48…表示装置。

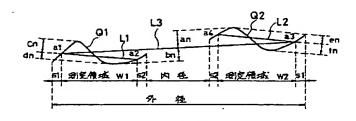
出颜人代理人 弁理士 鈴江武彦



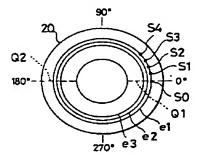
第 1 図



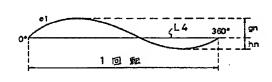
第2 🛭



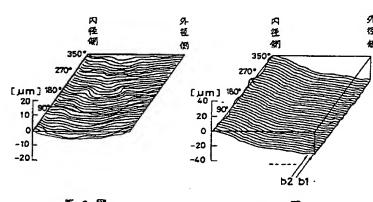
E 4 17



第 3 図

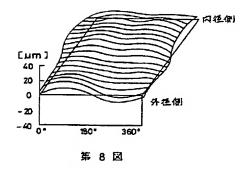


第 5 図



季 6 図

第7日



-36-

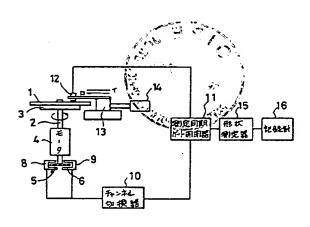
特開平2-83404 (ア)

鱼屋	OD (1) (µm)	10 Ki) (hù)	千9数(万)	
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°	43.2 56.1 # 62.7 # 60.3 5 8.8 46.5 57.8 59.2	37.5 41.2 * 48.7 * 52.6 26.3 32.5 38.2 40.0	75 75 75 74 73 75 75	
MAX MIN AVE S D	62.7 43.2 55.6 7.6	52.6 26.3 39.6 6.0		~49

蔡 9 図

半径 (mm)	TIR (µm)	元-9枚(36)	
17.5 20.5 22.5 25.5 30.5 32.5 35.5 37.5	38.6 43.8 43.8 41.7 523.0 568.1 73.2	66666666666666666666666666666666666666	
MAX MIN AVE S D	73.2 38.6 52.7 11.2		~49

第 10 図



第11 図